訂正版

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



I CORDA BANGROS DE REGERE NORDA ELEMENTORIO DE UN CORDA DE LA CORDA DELA CORDA DELA CORDA DE LA CORDA DE LA CORDA DELA CORDA DELA CORDA DE LA CORDA DE LA CORDA DELA CORDA DELA CORDA DELA CORDA DELA CORDA DE LA CORDA DELA CORDA DELA

(43) 国際公開日 2005年3月3日(03.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/019231 A1

C07F 9/24, 9/6581, G03F 7/004, (51) 国際特許分類7: 7/037, C08G 79/02, C08K 5/5399, C08L 79/08

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/007719

(22) 国際出願日:

2004年6月3日(03.06.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

TP 2003年6月5日(05.06.2003) 特願2003-161079 2003年7月30日(30.07.2003) ΤP 特願2003-204023 JP 特願2003-204036 2003年7月30日(30.07.2003)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 鐘淵化 学工業株式会社 (KANEKA CORPORATION) [JP/JP]; 〒5308288 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡田 好史 (OKADA, Koji). 山中 俊夫 (YAMANAKA, Toshio).
- (74) 代理人: 原 謙三 (HARA, Kenzo); 〒5300041 大阪府大 阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル 原謙三国際特許事務所 Osaka (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG. SK. SL. SY, TJ. TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

(48) この訂正版の公開日:

2005年10月20日

(15) 訂正情報:

PCTガゼット セクションIIの No.42/2005 (2005 年10 月20日)を参照

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PHOSPHAZENE COMPOUND, PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND USE THEREOF

(54)発明の名称: ホスファゼン化合物、及び感光性樹脂組成物並びにその利用

(57) Abstract: A phosphazene compound and photosensitive resin composition suitable for production of wiring boards, having such characteristics that no halogenated flame retardants are used; a water base development can be made; desirable pattern morphology can be realized; a balance dan be struck between properties such as thermal stability, resistance to hydrolysis, processability and adherence on the one hand and photosensitivity, flame resistance and mechanical strength on the other hand; and they can meet the demand for miniaturization and weight reduction of electronic parts. There is provided a phosphazene compound that has in its molecule an unsaturated double bond resulting from reaction of phenoxyphosphazene compound having a phenolic hydroxyl and/or crosslinked phenoxyphosphazene compound obtained by crosslinking of the phenoxyphosphazene compound with epoxy compound having an unsaturated double bond and/or isocyanate compound. Furthermore, there is provided a photosensitive resin composition comprising the phenoxyphosphazene compound and at least carboxylated and/or hydroxylated soluble polyimide resin, and further comprising (meth)acrylic compound.

(57) 要約:

ハロゲン系難燃剤を用いることなく、水系現像が可能で、良好なパターン形状が得られ、耐熱性、加水分解耐性、加工性、接着性等の諸物性と、感光性、難燃性および機械強度とを両立させることが可能であり、電子部品の小型化、軽量化に対応できる配線基板の製造に好適なホスファゼン化合物と、感光性樹脂組成物とを提供する。

本発明のホスファゼン化合物は、フェノール性水酸基を有するフェノキシホスファゼン化合物、および/または、それを架橋してなる架橋フェノキシホスファゼン化合物と、不飽和二重結合を有するエポキシ化合物、および/または、イソシアネート化合物とを反応させることによって、分子内に不飽和二重結合を有する。

また、本発明の感光性樹脂組成物は、上記フェノキシホスファゼン 化合物を含むとともに、少なくとも、カルボキシル基および/または 水酸基を有し、有機溶媒に可溶性を示す可溶性ポリイミド樹脂を含ん でおり、さらに、(メタ) アクリル系化合物を含んでいる。